PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

RECEIVED
CENTRAL FAX CENTER

(11)Publication number:

02-155257

SEP 2 8 2006

(43)Date of publication of application: 14.06.1990

(51)Int.Cl.

H01L 23/29 B41J 2/345 H01L 21/60 H01L 23/31 H05K 3/32

BEST ALMAT ARIE COPY

(21)Application number: 63-309476

(71)Applicant: MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD

(22)Date of filing:

07.12.1988

(72)Inventor: SUZUKI TOMOHIKO

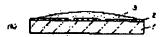
OKAMOTO IZUMI MIHATA MASAYOSHI HATADA KENZO

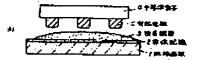
(54) MOUNTING DEVICE FOR SEMICONDUCTOR

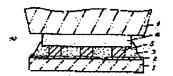
(57)Abstract:

PURPOSE: To reduce the quantity of the periphery deformed of a semiconductor element, and to lower the restoring force of the deformation of the semiconductor element and obtain high reliability by pressuring the semiconductor element by a pressure body having a Young's modulus higher than the semiconductor element.

CONSTITUTION: An ultraviolet curing or thermosetting bonding resin 3 is applied to a section where a semiconductor element 4 is fixed onto a wiring substrate 1 composed of ceramics, glass, etc. The bump electrodes 5 of the semiconductor element 4 and conductor wirings 2 are conformed, and the semiconductor element 4 is pressured to the wiring substrate 1 by a pressure body 6. The pressure body 6 is formed of a material having a Young's modulus higher than the material of the semiconductor element 4 such as sapphire, diamond, etc., at that time. Accordingly, stress concentration to the peripheral section of the semiconductor element 4 is relaxed, and the quantity of deformation in the projecting direction of the semiconductor element 4 can be reduced. The bonding resin 3 is cured through ultraviolet curing or heating under a pressured state.







LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

BEST AVALABLE COPY

⑩日本国特許庁(JP)

⑩ 特許出願公開

◎ 公 開 特 許 公 報 (A) 平2-155257

Solnt. Cl. 3	識別記号	庁内整理番号	@ 公開	平成 2 年(199	0)6月14日
H 01 L 23/29 B 41 J 2/345					
H 01 L 21/60 23/31	3 1 1 S	6918-5F			
H 05 K 3/32	Z	6736-5E 6412-5F H 7810-2C B	01 L 23/30 41 J 3/20	113	R B
		審査部	水 未請求 記	第求項の数 1	(全3頁)

ᡚ発明の名称 半導体実装装置

②特 顧 昭63-309476

②出 願 昭63(1988)12月7日

個発明 者 鈴 木 知 彦 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器產業株式会社内 切発 明 者 本 泉 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内 ⑦発 明 正 芳 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器產業株式会社内 個発 明 者 畑 田 賢 造 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器產業株式会社內 の出願 人 松下電器産業株式会社 大阪府門真市大字門真1006番地 四代 理 人 弁理士 栗野 重孝 外1名

明 細 1

1、発明の名称

半導 体实袋装置

2、特許請求の範囲

導体配線を有した絶縁性基板と、突起電優を有する半導体素子の間に絶縁性樹脂を介在させ、前記半導体素子を前記絶縁性基板の導体配線部に、前記半導体素子よりも硬い材質の加圧体により加圧した状態で前記絶線性樹脂を硬化させることにより、前記半導体素子を前記絶線性基板に固度し、前記導体配線と前記突起電優とを電気的に接続する半導体実袋袋量。

3、発明の詳細な説明

産業上の利用分野

本発明は、半導体の実要装置に関するものである。

従来の技術

従来の技術を第2因とともに説明する。まず第 2四mに示す様にセラミック・ガラス・ガラスエ ポキン等よりたる配舗拡板1の導体配線2を有す る面に、紫外線硬化あるいは熱硬化等の設置側面に、紫外線硬化あるいは熱硬化等の設置側面 ITO, 厚膜 Au ペースト等である。次に第2回りに示す様化半導体素子 4 の Au , Cu . Al , 半田等よりなる次に集子 4 をよりなる。とず体のでは、単二のでは、一のでは、単二のでは、100円で

発明が解決しようとする課題

前述した従来の技術では、半導体素子4を加圧する際、加圧体6を形成するガラス等の材質のキング率はシリコン等よりなる半導体素子4のヤング率より低くかつ、加圧体6と半導体素子4の接触部において、加圧体6が半導体素子4より面積が広く、半導体素子4が全面加圧体6と接してい

BEST MANABLE (

特開平2-155257(2)

るため、加圧時に接触面圧の分布状態は均一にな らず、ヤンダ客の低い加圧体もの半導体素子4の 外周部に相当する部分の応力が非常に大きくなる。 よって半導体素子4は突起電極5の圧縮変形量の 違いにより凸状に変形し、固着される。とのため、 記線基板1の導体配線2と半導体素子4の突起電 **振らが初期に電気的接触がたされている場合でも、** 高逸時や鉄湿時の接着樹脂3の強度低下時に半導 体素子4の変形の復元力が働き、突起電振ると導 体配線2の接触が剝離し、電気的オープンが発生 する等、信頼性が低下する要因となる。

課題を解決するための手袋

本是明は前記問題点を解決するために、加圧体 をヤング率が半導体素子の材質よりも高い材質に より形成したものである。

作用

加圧体材質のヤング事を半導体素子材質のヤン が率より高くするととにより、半導体素子の加圧 体との接触面の周辺部への応力集中を緩和させる ととができる。とれによって半導体素子の凸方向

よりもヤング率が高い材質により形成する。これ により第1図♀のごとく半導件素子4周辺部への 4、図面の簡単な説明 応力集中が緩和され、半導体素子4の凸方向の変 形量を小さくおさえることが可能となる。この後、 加圧したまま接着樹脂3を紫外線硬化あるいは加 熊により硬化させるととにより、半導体素子4の 突起電振 5 と導体配験 2 の電気的接続と半導体景 子4の根據的保持が完了される。

登録の効果

本発明の効果を以下に示す。

- (1) 半導体素子よりも高いヤング率を有する加圧 体化て半導体素子を加圧することにより、半導 体業子の周鋒の変形量を緩和させることができ るので、半導体案子の変形復元力を低下させて 高信頼性を得ることができる。
- (2) 加圧体と半導体素子の接触部で、加圧体、面積 を半導体衆子面積より広くするととができ、逆 の場合に較べて、半導体素子を均一に加圧する ために必要な、加圧体と半導体素子の中心位置 合わせ精度の許容範囲が広がる。よって生産性

の変形量を小さくできるので、高温時や吸湿時の 接着強度の低下による、半導体素子の変形復元力 を低下させることができ、電気的接続の信頼性を 確保できるものである。

突然例

HSML, P.C. (acp)

本発明の一実施例を第1図と共に説明する。

まず第181亿示す機に、セラミック。ガラス 等よりなる配線基板1の上に半導体業子4を固着 する部分に紫外線硬化あるいは熱硬化等の接着樹 脂3を並布する。配線蒸板1の厚みは0.1~3.0 **雑程度である。また、接着樹脂コはエポキシ,シ** リコン、アクリル等であり、虚布方法はディスペ ンサ法、印刷法等を用いる。次に第1図 b に示す 様に、半導体常子 4 の英起電阻 5 と導体配線 2 を 一教させ、半導体業子4を配練基板1に加圧体6 により加圧する。導体配鉄2はCr-Au, 18.ITO, 厚膜 Au ペースト等であり、その厚みは O.1 ~ 35 Am 程度である。また突起電極5は Au, Cu, ▲8. 半田等よりなる。この時、加圧体のは、サ ファイア . ダイアモンド等、半導体素子 4 の材質

が向上する。

第1図は本発明の一実施例の断面図、第2図は 従来例の断面図である。

1 ……配線基板、2 ……導体配線、3 ……接着 樹脂、4……半導体素子、5……半導体素子の突 起電锯、6……加圧体。

代理人の氏名 弁理士 栗 野 重 孝 ほか1名

Beca Minar vale CODA

特開平2-155257(3)

萬 1 83



612.455.3801





